## (12)公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

## 特開2015-111180

(P2015-111180A)

(43) 公開日 平成27年6月18日 (2015.6.18)

(51) Int.Cl.			FΙ			テーマコード (参考)
G02B	6/00	(2006.01)	GO2B	6/00	376A	2H150
G02B	6/032	(2006.01)	GO2B	6/20		4  GO  2  1
созв	37/022	(2006.01)	C O 3 B	37/022		4G062
созс	13/04	<b>(2006</b> .01)	C O 3 C	13/04		

## 審査請求 未請求 請求項の数 8 OL (全 14 頁)

(21) 出願番号 (22) 出願日	特願2013-252716 (P2013-252716) 平成25年12月6日 (2013.12.6)	(71) 出願人	592032636 学校法人トヨタ学園 愛知県名古屋市天白区久方2丁目12番地 1
		(71) 出願人	507407777 古河電子株式会社 福島県いわき市好間町上好間字小館20番
			地
		(74)代理人 	100110928 弁理士 速水 進治
		(72) 発明者	大石 泰丈 愛知県名古屋市天白区久方2丁目12番の 1 学校法人トヨタ学園 豊田工業大学内
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】光ファイバおよび光ファイバの製造方法

(57)【要約】

【課題】波長分散を効果的に抑制する。

【解決手段】コア102の延在方向に対して垂直な断面 において、コア102の周方向に沿って互いに隣接する 第2中空部108は、外縁110を有している。外縁1 10は、コア102の中心から放射状に広がって当該隣 接する第2中空部108の間を縫う直線に平行な外縁で ある。複数の第2中空部108では、外縁110がコア 102の周方向に沿って互いに対向している。 【選択図】図2



## (19) 日本国特許庁(JP)

30

40

【特許請求の範囲】

【請求項1】

カルコゲナイドガラスにより形成されたコアと、

前記コアよりも低い屈折率を有する材料により形成され、前記コアの周方向に沿って前 記コアを囲うクラッドと、

を備え、

前記クラッドは、

前記コアの延在方向に対して垂直な断面において、前記コアの中心を中心とする同一 円周上に互いに離間して設けられた複数の第1中空部と、

前記コアの延在方向に対して垂直な断面において、前記コアに関して前記複数の第1 <sup>10</sup> 中空部の外側で、前記コアの中心を中心とする同一円周上に互いに離間して設けられた複 数の第2中空部と、

を含み、

前記コアの延在方向に対して垂直な断面において、前記コアの周方向に沿って互いに隣 接する前記第2中空部は、前記コアの中心から放射状に広がって当該隣接する第2中空部 の間を縫う直線に平行な外縁を有し、前記外縁が前記コアの周方向に沿って互いに対向し ている光ファイバ。

【請求項2】

請求項1に記載の光ファイバであって、

前記コアの延在方向に対して垂直な断面において、前記複数の第1中空部および前記複 <sup>20</sup> 数の第2中空部は、前記コアの中心に関して回転対称に配置されている光ファイバ。

【請求項3】

請求項1または2に記載の光ファイバであって、

前記コアの延在方向に対して垂直な断面において、前記複数の第2中空部は、前記コア の中心を中心として前記複数の第1中空部の全体を囲む円の外側に設けられている光ファ イバ。

【請求項4】

請求項1から3までのいずれか一項に記載の光ファイバであって、

前記コアの延在方向に対して垂直な断面において、前記複数の第2中空部の平均断面積は、前記複数の第1中空部の平均断面積よりも大きい光ファイバ。

【請求項5】

請求項1から4までのいずれか一項に記載の光ファイバであって、

前記コアの延在方向に対して垂直な断面において、前記コアの中心から放射状に広がっ て前記複数の第1中空部の各中心を通過する直線が前記複数の第2中空部の間を縫うよう に、前記複数の第2中空部が配置されている光ファイバ。

【請求項6】

請求項5に記載の光ファイバであって、

前記クラッドのうち前記外縁によって挟まれている部分は、前記コアの中心から前記コ アの径方向に見た場合、前記第1中空部の内側に含まれるように設けられている光ファイ バ。

【請求項7】

第1方向に延在した管部と、前記第1方向に延在するとともに前記第1方向に垂直な 断面において前記管部から放射状に突出した複数の片部と、を含む第1ガラス管と、

第 2 ガラス管と、前記第 2 ガラス管の内側に位置するコアと、を含むコアロッドと、 複数の第 3 ガラス管と、

ジャケット管と、

を準備する工程と、

- 前記第1ガラス管の前記管部の内部に、前記コアロッドと、前記複数の第3ガラス管と、を挿入する工程と、
- 前記コアロッドと、前記複数の第3ガラス管と、を前記第1ガラス管の前記管部の内部 <sup>50</sup>

(2)

に挿入した後、前記ジャケット管の内部に前記第1ガラス管を挿入する工程と、 前記複数の第3ガラス管の内部と、前記管部、前記片部および前記ジャケット管によっ て囲まれる間隙と、を陽圧にして、前記第1ガラス管が挿入された前記ジャケット管を線 引きする工程と、 を含む光ファイバの製造方法。 【請求項8】 カルコゲナイドガラスにより形成されたコアと、 前記コアよりも低い屈折率を有する材料により形成され、前記コアの周方向に沿って前 記コアを囲うクラッドと、 10 を備え、 前記クラッドは、前記コアの延在方向に対して垂直な断面において、複数の中空部を含 み、 前記コアは、砒素とセレンとからなるガラスまたはゲルマニウムと砒素とセレンとテル ルとからなるガラスであり、 前記コアが砒素とセレンとからなるガラスである場合、前記クラッドは、砒素と硫黄と からなるガラスであり、 前記コアがゲルマニウムと砒素とセレンとテルルとからなるガラスである場合、前記ク ラッドは、ゲルマニウムとガリウムとアンチモンと硫黄とからなるガラスである光ファイ バ。 【発明の詳細な説明】 20 【技術分野】  $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 本発明は、光ファイバおよび光ファイバの製造方法に関する。 【背景技術】 [0002]クラッドの実効的な屈折率を低下させるため、コアの周りのクラッドに中空部を設ける ことがある。非特許文献1の光ファイバでは、コアが3つまたは4つの中空部によって囲 まれている。さらに非特許文献2の光ファイバでは、同一円周上に配置された複数の中空 部がコアの周りに2重に設けられている。 【先行技術文献】 30 【非特許文献】  $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ 【非特許文献1】T. Kohoutek, Z. Duan, H. Kawashima, X. Yan, T. Suzuki, M. Matsum oto, T. Misumi, and Y. Ohishi, Proc. of SPIE Vol. 8257 82570D-1 (2012). 【非特許文献 2】C. Chaudhari, M. Liao, T. Suzuki, and Y. Ohishi, Journal of Ligh twave Technology, Vol. 30, No. 13, 2069 (2012). 【発明の概要】 【発明が解決しようとする課題】 [0004]光ファイバでは、コアとクラッドとの屈折率差が小さいと、コアを伝搬する光の一部が 40 クラッドにしみ出る。このとき光のしみ出しの程度は光の波長によって変化する。このた め、コアとクラッドとの屈折率差が小さい光ファイバでは、波長分散が生じることになる 。そこで本発明者らは、コアとクラッドとの間の実効的な屈折率差を確実に大きいものに することができる光ファイバを検討した。 【課題を解決するための手段】 [0005]本発明によれば、 カルコゲナイドガラスにより形成されたコアと、 前記コアよりも低い屈折率を有する材料により形成され、前記コアの周方向に沿って前

記コアを囲うクラッドと、

(3)

を備え、

前記クラッドは、

前記コアの延在方向に対して垂直な断面において、前記コアの中心を中心とする同一 円周上に互いに離間して設けられた複数の第1中空部と、

前記コアの延在方向に対して垂直な断面において、前記コアに関して前記複数の第1 中空部の外側で、前記コアの中心を中心とする同一円周上に互いに離間して設けられた複 数の第2中空部と、

を含み、

前記コアの延在方向に対して垂直な断面において、前記コアの周方向に沿って互いに隣 接する前記第2中空部は、前記コアの中心から放射状に広がって当該隣接する第2中空部 10 の間を縫う直線に平行な外縁を有し、前記外縁が前記コアの周方向に沿って互いに対向し ている光ファイバが提供される。

[0006]

本発明によれば、

第 1 方向に延在した管部と、前記第 1 方向に延在するとともに前記第 1 方向に垂直な 断面において前記管部から放射状に延在した複数の片部と、を含む第 1 ガラス管と、

カルコゲナイドガラスにより形成されたコアと、前記コアの周方向に沿って前記コア を囲う第 2 ガラス管と、を含むコアロッドと、

複数の第3ガラス管と、

ジャケット管と、

を準備する工程と、

前記第1ガラス管の前記管部の内部に、前記コアロッドと、前記複数の第3ガラス管と 、を挿入する工程と、

- 前記コアロッドと、前記複数の第3ガラス管と、を前記第1ガラス管の前記管部の内部 に挿入した後、前記ジャケット管の内部に前記第1ガラス管を挿入する工程と、
- 前記複数の第3ガラス管の内部と、前記管部、前記片部および前記ジャケット管によって囲まれる間隙と、を陽圧にして、前記第1ガラス管が挿入された前記ジャケット管を線引きする工程と、

を含む光ファイバの製造方法が提供される。

- [0007]
  - 本発明によれば、

カルコゲナイドガラスにより形成されたコアと、

前記コアよりも低い屈折率を有する材料により形成され、前記コアの周方向に沿って前記コアを囲うクラッドと、

を備え、

前記クラッドは、前記コアの延在方向に対して垂直な断面において、複数の中空部を含み、

前記コアは、砒素とセレンとからなるガラスまたはゲルマニウムと砒素とセレンとテル ルとからなるガラスであり、

前記コアが砒素とセレンとからなるガラスである場合、前記クラッドは、砒素と硫黄と <sup>40</sup> からなるガラスであり、

前記コアがゲルマニウムと砒素とセレンとテルルとからなるガラスである場合、前記ク ラッドは、ゲルマニウムとガリウムとアンチモンと硫黄とからなるガラスである光ファイ バが提供される。

【発明の効果】

 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 8 \end{bmatrix}$ 

本発明によれば、波長分散を効果的に抑制することができる。

【図面の簡単な説明】

[0009]

【図1】第1の実施形態における光ファイバを示す斜視図である。

20

(4)

【図2】図1の平面S1における断面図である。 【図3】図2の変形例を示す図である。 【図4】図1の平面S2における断面図である。 【図5】図1に示す光ファイバの製造方法を説明するための断面図である。 【図6】図1に示す光ファイバの製造方法を説明するための断面図である。 【図7】図1に示す光ファイバの製造方法を説明するための断面図である。 【図8】第2の実施形態における光ファイバを示す断面図である。 【図9】実施例1における波長分散特性を示すグラフである。 【発明を実施するための形態】 [0010]以下、本発明の実施の形態について、図面を用いて説明する。尚、すべての図面におい て、同様な構成要素には同様の符号を付し、適宜説明を省略する。 [0011](第1の実施形態) 図1は、第1の実施形態における光ファイバ100を示す斜視図である。図2は、図1 の平面S1における断面図である。なお、平面S1は、光ファイバ100の延在方向に対

して垂直な平面である。光ファイバ1000は、コア102と、クラッド104と、を備え ている。コア102は、カルコゲナイドガラスにより形成されている。クラッド104は、 コア102よりも低い屈折率を有する材料により形成されている。またクラッド104 は、コア102の周方向に沿ってコア102を囲っている。クラッド104は、複数の第 1中空部106と、複数の第2中空部108と、を含んでいる。複数の第1中空部106 は、コア102の延在方向に対して垂直な断面において、コア102の中心を中心とする 同一円周上に互いに離間して設けられている。第2中空部108は、コア102の延在方 向に対して垂直な断面において、コア102に関して複数の第1中空部106の外側で、 コア102の中心を中心とする同一円周上に互いに離間して設けられている。さらに、コ ア102の延在方向に対して垂直な断面において、コア102の周方向に沿って互いに隣 接する第2中空部108は、外縁110を有している。外縁110は、コア102の中心 から放射状に広がって当該隣接する第2中空部108の間を縫う直線に平行な外縁である 。複数の第2中空部108では、外縁110がコア102の周方向に沿って互いに対向し ている。以下、詳細に説明する。

【0012】

コア102は、カルコゲナイドガラスにより形成されている。具体的には、コア102 は、例えば、硫化砒素化合物系、セレン化砒素化合物系、硫化ゲルマニウム化合物系また はセレン化テルル化砒素化合物系のガラスである。さらに具体的には、コア102は、ゲ ルマニウムとガリウムとアンチモンと硫黄とからなるガラス(例えば、Ge<sub>15</sub>Ga<sub>3</sub>S b<sub>13</sub>S<sub>69</sub>)としてもよい。

クラッド104は、例えば、ガラスにより形成されている。クラッド104の材料は、 コア102よりも屈折率が低いものであれば特に限定されない。なお、コア102の材料 の屈折率とクラッド104の材料の屈折率との差は、0.1以上であることが好ましい。 具体的には、クラッド104は、酸化テルルと酸化ビスマスと酸化リチウムと酸化亜鉛と からなるガラス(例えば、78モル%TeO₂-5モル%Bi₂O₃-12モル%Li₂ O-5モル%ZnO)としてもよい。

【0014】

なお、コア102とクラッド104との間には樹脂層(不図示)が設けられていてもよい。この場合、樹脂層としては、例えば、テトラフルオロエチレン・ヘキサフルオロプロ ピレン共重合体またはポリメチルメタクリレート(PMMA)を用いることができる。コ ア102とクラッド104との間に樹脂層が設けられることにより、コア102を構成す る分子と、クラッド104を構成する分子とが混じり合うことが防止されることになる。 【0015】

40

50

図1 に示す例では、クラッド104は、円筒状の形状を有している。そしてコア102 は、コア102の中心軸とクラッド104の中心軸とが一致するように、クラッド104 に設けられている。ただし、コア102の配置は図1に示す例に限定されない。例えば、 コア102の中心軸は、クラッド104の中心軸からずれていてもよい。なお、図1は光 ファイバ100を模式的に示したものである。このため、図1には、第1中空部106お よび第2中空部108は示されていない。さらに図1では光ファイバ100は直線状に形 成されているが、光ファイバ100は折り曲げた状態でも使用することができる。 【0016】

第1中空部106および第2中空部108は、クラッド104の内部に設けられている。このためクラッド104は、第1中空部106および第2中空部108において中空となっている。結果、クラッド104は、第1中空部106および第2中空部108においてガス(例えば、不活性ガスまたは空気)を含むことになる。このため第1中空部106 および第2中空部108における屈折率は約1となる。

コア102の延在方向に対して垂直な断面において、複数の第1中空部106および複数の第2中空部108は、コア102の中心に関して回転対称に配置されている。図2に 示す例では、第1中空部106および第2中空部108は、コア102の中心に関して6 回回転対称に配置されている。なお、第1中空部106の数および第2中空部108の数 は、図2に示す例では6となり同じであるが、これらの数は互いに異なっていてもよい。 【0018】

コア102の延在方向に対して垂直な断面において、複数の第2中空部108は、コア 102の中心を中心として複数の第1中空部106の全体を囲む円の外側に設けられてい る。すなわち、第1中空部106と第2中空部108とがコア102の周方向において重 なることはない。

【0019】

図2に示す例では、コア102の延在方向に対して垂直な断面において、複数の第2中 空部108の平均断面積は、複数の第1中空部106の平均断面積よりも大きい。ただし 、複数の第1中空部106の平均断面積と複数の第2中空部108の平均断面積との関係 は図2に示す例に限定されない。例えば、コア102の延在方向に対して垂直な断面にお いて、複数の第2中空部108の平均断面積は、複数の第1中空部106の平均断面積よ りも小さくてもよい。

[0020]

図2に示す例では、コア102の延在方向に対して垂直な断面において、コア102の 中心から放射状に広がって複数の第1中空部106の各中心を通過する直線が複数の第2 中空部108の間を縫うように、複数の第2中空部108が配置されている。さらに図2 に示す例では、クラッド104のうち外縁110によって挟まれている部分は、コア10 2の中心からコア102の径方向に見た場合、第1中空部106の内側に含まれるように 設けられている。

 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ 

なお、第1中空部106および第2中空部108は、図3に示すように配置されていて もよい。図3に示す例では、コア102の延在方向に対して垂直な断面において、コア1 02の中心から放射状に広がって複数の第1中空部106の各中心を通過する直線が複数 の第2中空部108を通過するように、複数の第2中空部108が配置されている。具体 的には、図3に示す例では、コア102の中心から放射状に広がって複数の第1中空部1 06の各中心を通過する直線は、複数の第2中空部108の各中心を通過している。 【0022】

さらに、第1中空部106および第2中空部108は、図4(a)および図4(b)に それぞれ示すように、コア102の延在方向(図4(a)および図4(b)に示す例では 、 z 軸方向)においてクラッド104の一端から他端にかけて途切れることなく連続的に 形成されている。図4(a)および図4(b)は、それぞれ、図1の平面S2および平面 20

10

S3における断面図である。

【0023】

次に、図1に示す光ファイバ100の製造方法について図5から図7を用いて説明する。図5から図7は、光ファイバ100の製造方法を説明するための断面図であり、図2に 対応する。

【0024】

まず、ガラス管(第1ガラス管)120(図5)と、コアロッド130(図6)と、複数のガラス管(第3ガラス管)140(図6)と、ジャケット管150(図7)と、を準備する。

【0025】

ガラス管120は、管部122と、複数の片部124と、を含んでいる。図5に示す例では、管部122はz軸方向(第1方向)に延在している。一方、複数の片部124は、 z軸方向に延在するとともにz軸方向に垂直な断面において管部122から放射状に突出 している。なお、ガラス管120は、後の工程において、クラッド104を形成すること になる。このため、ガラス管120は、クラッド104と同一の材料により形成されてい る。

[0026]

コアロッド130は、ガラス管(第2ガラス管)132と、コア102と、を含んでいる。コア102は、ガラス管132の内側に位置している。なお、ガラス管132は、後の工程において、クラッド104を形成することになる。このため、ガラス管132は、クラッド104と同一の材料により形成されている。

20

30

10

[0027]

ガラス管140およびジャケット管150は、ガラス管120およびガラス管132と 同様、後の工程において、クラッド104を形成することになる。このため、ガラス管1 40およびジャケット管150も、クラッド104と同一の材料により形成されている。 【0028】

これらの準備が終了した後、図6に示すように、ガラス管120の管部122の内部に 、コアロッド130と、複数のガラス管140と、を挿入する。図6に示す例では、ガラ ス管140は、コアロッド130を囲むように配置されている。この結果、コアロッド1 30が管部122の中心に位置している。なお、図6に示す例では、管部122の内径R は、コアロッド130と、ガラス管140と、を管部122の内部に挿入するため、R r<sub>c</sub>+2r<sub>g</sub>を満たしている(ただし、r<sub>c</sub>はコアロッド130の直径であり、r<sub>g</sub>はガ ラス管140の直径である。)。

[0029]

次に、図 7 に示すように、ジャケット管 1 5 0 の内部に、ガラス管 1 2 0 を挿入する。 結果、図 7 に示すように間隙 1 5 2 が形成される。間隙 1 5 2 は、管部 1 2 2 と、片部 1 2 4 と、ジャケット管 1 5 0 と、によって囲まれている間隙である。

【 0 0 3 0 】

次に、複数のガラス管140の内部と、間隙152と、を陽圧にして、ガラス管120 が挿入されたジャケット管150を線引きする。このようにして、図2に示す光ファイバ <sup>40</sup> 100が製造される。

【0031】

次に、本実施形態の作用および効果について説明する。本実施形態では、外縁110が コア102の周方向に沿って互いに対向している。このため、複数の第2中空部108を 、同一円周上に狭い間隔で効率的に配置することができる。この場合、第1中空部106 の周りにおいて、第2中空部108によって形成される低屈折率領域が確実に分布するこ とになる。結果、コア102とクラッド104との間の実効的な屈折率差を確実に大きい ものにすることができる。このようにして本実施形態では、波長分散を効果的に抑制する ことができる。

【 0 0 3 2 】

特に図2に示す例では、コア102の中心から放射状に広がって複数の第1中空部10 6の各中心を通過する直線が複数の第2中空部108の間を縫うように、複数の第2中空 部108が配置されている。この場合、コア102からしみ出した光が第1中空部106 の間にしみ出てしまっても、当該光は、第2中空部108による屈折率低下を感じること になる。すなわち、コア102とクラッド104との間の実効的な屈折率差を、より確実 に大きいものにすることができる。なお、この効果は、クラッド104のうち外縁110 によって挟まれている部分が、コア102の中心からコア102の径方向に見た場合、第 1 中空部 1 0 6 の内側に含まれるように設けられている場合、より良好になる。

[0033]

(第2の実施形態)

図 8 は、第 2 の実施形態における光ファイバ 1 0 0 を示す断面図であり、第 1 の実施形 熊の図2に対応する。光ファイバ100は、コア102と、クラッド104と、を備えて いる。コア102は、カルコゲナイドガラスにより形成されている。クラッド104は、 コア102よりも低い屈折率を有する材料により形成されている。同時にクラッド104 は、コア102の周方向に沿ってコア102を囲っている。クラッド104は、コア10 2の延在方向に対して垂直な断面において、複数の第1中空部106を含んでいる。 [0034]

本実施形態では、コア102は、砒素とセレンとからなるガラスである。同時に、クラ ッド104は、砒素と硫黄とからなるガラスである。具体的には、コア102の組成およ びクラッド104の組成は、それぞれ、AsSe<sub>m</sub>(1.5 m 2)およびAs<sub>2</sub>S<sub>n</sub> (3 n 7)である。好適には、コア102の組成およびクラッド104の組成は、そ れぞれ、AsSe,およびAs,S,である。

[0035]

本実施形態では、コア102は、砒素とセレンとからなるガラスであるとともに、クラ ッド104は、砒素と硫黄とからなるガラスである。このため、第1中空部106による 屈折率低下と相まって、コア102とクラッド104との間の実効的な屈折率差を大きい ものにすることができる。このようにして、本実施形態では、波長分散を効果的に抑制す ることができる。

[0036]

30 なお、第1中空部106の配置は、図8に示す例に限定されない。第1中空部106は 、 例 え ば 、 図 2 示 す 例 に お け る 第 1 中 空 部 1 0 6 お よ び 第 2 中 空 部 1 0 8 の よ う に 配 置 さ れていてもよい。

[0037]

(第3の実施形態)

第3の実施形態は、コア102およびクラッド104の材料を除き、第2の実施形態と 同様である。本実施形態では、コア102は、ゲルマニウムと砒素とセレンとテルルとか らなるガラスである。同時に、クラッド104は、ゲルマニウムとガリウムとアンチモン と硫黄とからなるガラスである。具体的には、コア102の組成およびクラッド104の 組成は、それぞれ、Ge<sub>32</sub>As<sub>7</sub>Se<sub>30</sub>Te<sub>30</sub>およびGe Ga Sb S (1 5、10 13、65 70)である。好適には、クラ 5 20、3 ッド104の組成は、Ge<sub>17</sub>Ga<sub>4</sub>Sb<sub>10</sub>S<sub>69</sub>である。 [0038]

本実施形態でも、第2の実施形態と同様、コア102とクラッド104との間の実効的 な屈折率差を大きいものにすることができる。このため、本実施形態では、波長分散を効 果的に抑制することができる。

[0039]

(実施例1)

第1の実施形態と同様、図2に示す例と同様の構造を有する光ファイバを製造した。コ ア102の組成およびクラッド104の組成は、それぞれ、Ge<sub>15</sub>Ga<sub>3</sub>Sb<sub>13</sub>S<sub>6</sub> <sub>9</sub> および 7 8 モル % T e O <sub>2</sub> - 5 モル % B i <sub>2</sub> O <sub>3</sub> - 1 2 モル % L i <sub>2</sub> O - 5 モル % Z n

(8)

10

40

Oとした。コア102、第1中空部106および第2中空部108の構造は以下のように した。 コア102の直径: 1.0µm 0.36µm 第1中空部106の直径: 第1中空部106のピッチ: 0.68µm 第2中空部108の直径: 2.0µm 第2中空部108のピッチ: 2.2µm さらに、コア102とクラッド104との間には、テフロン(登録商標) FEPを設けた 。コア102とクラッド104との間の屈折率差は0.2であった。 [0040]本実施例における光ファイバの波長分散特性は、図9に示すようになった。図9に示す ように、本実施例では、1.6 µ m および3.4 5 µ m で波長分散を零化および平坦化す ることができた。さらに本実施例における光ファイバに、1.6µmおよび3.45µm の励起光を入射させると、1µmから5µmの波長域でパラメトリック増幅および発振な らびに波長変換を確認することができた。  $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 4 & 1 \end{bmatrix}$ 本実施例における光ファイバの伝送損失は、1dB/m以下であった。なお、本実施例 における光ファイバにおいてテフロン(登録商標)FEPを設けなかった場合、伝送損失 は200dB/mとなった。このことから、テフロン(登録商標)FEPによって光ファ イバの伝送損失が抑えられたといえる。 [0042]さらに、本実施例における光ファイバにおいて、テフロン(登録商標)FEPに代わっ て、ポリメチルメタクリレート(PMMA)樹脂を、コア102とクラッド104との間 に設けた。この場合においても、コア102とクラッド104との間に樹脂を設けない場 合と比較して、伝送損失を低下させることができた。 [0043] さらに、本実施例における光ファイバにおいて、第1中空部106のピッチを、0.6 7 μより大きく、かつ、 0 . 6 8 μ m 未満とした。この場合、 1 μ m から 8 μ m の波長域 において、波長分散を、 - 100 ps / km / nm から0 ps / km / nm までに抑える ことができた。さらに、この光ファイバを1.55μmのパルスレーザーで励起させると 、自己位相変調に起因するコヒーレンスの良いスーパーコンティニューム光を1umから 8 µ m ま で 発生させる ことが できた。 [0044](実施例2) 第2の実施形態と同様、図8に示す例と同様の構造を有する光ファイバを製造した。コ ア102の組成およびクラッド104の組成は、それぞれ、AsSe,およびAs,S, とした。コア102、第1中空部106および第2中空部108の構造は以下のようにし た。 コア102の直径: 1.2µm 第1中空部106の直径: 2 µ m 第1中空部106のピッチ: 3 µ m コア102とクラッド104との間の屈折率差は0.5であった。 [0045]この光ファイバにパルス幅100フェムト秒、繰り返し周波数40MHz、平均出力2 00mWの光パルスを入射した。このとき、1.3μmから7μmのスーパーコンティニ ューム光を観測することができた。 [0046]

さらにコア102の直径を0.8µmから1µmに変化させ、第1中空部106の直径 を1.5μmから3μmに変化させ、第1中空部106のピッチを2.5μmから5μm に変化させた。この場合、1.4µmから1.6µmの波長域で波長が零分散となった。

10

20

30

を1.55μmの連続光レーザーで励起すると、1μmから2.5μmの波長域でパラメ トリック増幅および波長変換を確認することができた。 [0047](実施例3) 第3の実施形態と同様、図8に示す例と同様の構造を有する光ファイバを製造した。コ ア102の組成およびクラッド104の組成は、それぞれ、Ge₃っAsっSe₃。Te 3 0 およびGe 1 7 Ga 4 Sb 1 0 S 6 9 とした。コア102とクラッド104との間の 屈折率差は0.4であった。 [0048]コア102の直径を0.8µmから1.2µmに変化させ、第1中空部106の直径を 1.2µmから3µmに変化させ、第1中空部106のピッチを2µmから5µmに変化 させた。この場合、1.4µmから1.6µmの波長域で波長が零分散となった。同時に 、この波長域で平坦化された波長分散を得ることができた。さらにこの光ファイバを1. 55 μ m の連続光レーザーで励起すると、1 μ m から2 .5 μ m の波長域でパラメトリッ ク増幅および発振ならびに波長変換を確認することができた。なお、本実施例における第 1 中空部 1 0 6 の数は 6 であるが、第 1 中空部 1 0 6 の数が 3 または 4 であっても、本実 施例と同様の効果を得ることができる。 [0049]さらに、コア102とクラッド104との間には、テフロン(登録商標)樹脂(厚さ1

20

10

に改善した。 【0050】

以上、図面を参照して本発明の実施形態について述べたが、これらは本発明の例示であ り、上記以外の様々な構成を採用することもできる。

0 μm)を設けた。本実施例においてテフロン(登録商標)樹脂が設けられていない光フ ァイバの伝送損失は3 d B / mであったが、本実施例においてテフロン(登録商標)樹脂 が設けられた光ファイバの伝送損失は1 d B / mとなった。同時に、増幅効率が2 倍以上

【符号の説明】

30

同時に、この波長域で平坦化された波長分散を得ることができた。さらにこの光ファイバ









【図3】









【図7】

【図8】







フロントページの続き

- (72)発明者 三角 孝
  福島県いわき市好間町上好間字小舘20番地 古河電子株式会社 いわき工場内
  (72)発明者 松本 守男
  福島県いわき市好間町上好間字小舘20番地 古河電子株式会社 いわき工場内
  (72)発明者 鈴木 光司
  福島県いわき市好間町上好間字小舘20番地 古河電子株式会社 いわき工場内
- Fターム(参考) 2H150 AB29 AB33 AB38 AB43 AC51

4G021 FA00 4G062 AA06 BB18 LA01 LB01 LC01 MM40